

新学術領域研究 「原子層科学」 物性班
原子層作製技術 講習会



日時：平成 26 年 11 月 7 日（金）13:00 ～ 19:00

場所：東京大学 生産技術研究所 町田研究室

東京都目黒区駒場4-6-1（井の頭線 駒場東大前駅より徒歩7分）

アクセス案内：<http://www.iis.u-tokyo.ac.jp/access/access.html>

対象：新学術領域「原子層科学」に所属する研究室の教職員・研究員・大学院生等

劈開法による原子層作製の未経験者・初心者

原則として1グループ1名まで

今年度は公募班の方が加わっていますので、多数の応募が見込まれます。

実験室および装置のキャパシティの都合により、希望者が多い場合はご要望に答えられない場合もあります。ご了承下さい。

内容：グラフェン・ MoS_2 ・ h-BN のメカニカル劈開法による作製を体験する。

初歩的な技術を中心とした講習。複合原子層は含みません。

交流のため、ミニ研究会・懇親会を開催します。

登録：添付のエクセルファイルに記載して、mlab@iis.u-tokyo.ac.jp（町田研究室メーリングリスト）へ送付して下さい。

申し込み締め切り：平成 26 年 10 月 17 日（金）

主催者・問い合わせ先：

東京大学生産技術研究所

町田友樹 tmachida@iis.u-tokyo.ac.jp